# 氩气空心阴极放电复杂动力学过程的模拟研究\*

何寿杰† 周佳 渠宇霄 张宝铭 张雅 李庆

(河北大学物理科学与技术学院,河北省光电信息材料重点实验室,保定 071002)

(2019年5月14日收到; 2019年8月3日收到修改稿)

利用流体模型模拟研究了氩气空心阴极放电的动力学过程.数值模型考虑了直接基态电离、基态激发、 分步电离、潘宁电离、解激发、两体碰撞、三体碰撞、辐射跃迁、弹性碰撞和复合反应等 31 个反应过程. 计算 得到了电子密度, Ar+密度, 激发态氩原子 Ar<sup>4s</sup>、Ar<sup>4p</sup>、Ar<sup>3d</sup> 能级的密度, 电势和电场强度等的分布特性. 同时 模拟得到了不同反应机制对电子、激发态氩原子 Ar<sup>4s</sup>、Ar<sup>4p</sup>的产生和消耗机理的影响. 结果表明, 在本模拟条 件下存在明显的空心阴极效应, 激发态氩原子 Ar<sup>4s</sup> 的密度大大高于电子密度. 激发态氩原子 Ar<sup>4s</sup> 参与的潘宁 电离 2Ar<sup>4s</sup> → Ar<sup>+</sup> + Ar + e 和分步电离对新电子的产生和电子能量的平衡具有重要贡献, 特别是以往模拟中 通常被忽略的产生 Ar<sub>2</sub>+的潘宁电离反应 2Ar<sup>4s</sup> → Ar<sub>2</sub><sup>+</sup> + e 同样对电子的产生具有重要影响. 激发态氩原子密 度的空间分布是放电过程中各种粒子生成和消耗相互平衡的结果. 本模型所包含的反应中, 激发态氩原子 Ar<sup>4p</sup> 退激发到 Ar<sup>4s</sup> 能级的辐射反应 Ar<sup>4p</sup> → Ar<sup>4s</sup> + hν 是 Ar<sup>4s</sup> 能级产生的主要来源, 同时也是激发态氩原子 Ar<sup>4p</sup> 消耗的主要途径. 电子碰撞 Ar<sup>4s</sup> 激发到 Ar<sup>4p</sup> 能级的反应 Ar<sup>4s</sup> + e → Ar<sup>4p</sup> + e 是激发态氩原子 Ar<sup>4p</sup> 消耗的主要途径, 也是产生激发态氩原子 Ar<sup>4p</sup>的主要途径. 模拟结果同时表明, 利用激发态氩原子 Ar<sup>4p</sup> 能级的分 布特性能够更好地反映空心阴极放电中的光学特性.

关键词: 空心阴极放电, 流体模型, 激发态原子, 反应机制 PACS: 51.50.+v, 52.20.-j, 52.65.-y

**DOI:** 10.7498/aps.68.20190734

# 1 引 言

空心阴极放电是一种阴极为空腔状的特殊放 电形式.由于其在一定条件下具有空心阴极效应, 因此空腔内的电子碰撞和激发概率升高,带电粒子 密度与电流密度可以得到大幅提升.空心阴极放电 在光谱分析、表面处理和生物医学等领域已经表现 出广泛的应用前景<sup>[1-3]</sup>.

自从空心阴极放电提出以来,人们从实验和模 拟角度对其进行了广泛研究.数值模拟方面,人们 主要集中在对电势、电场和等离子体中带电粒子的 研究,而对于中性粒子,如激发态粒子的分布特性 和反应机理研究较少.但是激发态粒子是气体放电 反应中一种重要的活性粒子<sup>[4,5]</sup>. 在很多放电形式 中,激发态粒子能够改变电子能量的分布,特别是 在氩气等环境中电子与激发态粒子碰撞的分步电 离,在一定条件下对新电子产生的贡献要高于直接 电离<sup>[6]</sup>. 另外,激发态原子特别是亚稳态原子一旦 产生,因为它们的寿命很长,而且电子与激发态原 子相互作用时的横截面比与基态相互作用时高出 2—3个数量级,因此激发态原子将会成为重要的 反应粒子<sup>[7,8]</sup>. 氩气是空心阴极放电中一种常用的惰 性气体.目前在氩气空心阴极放电的模拟中部分学 者对亚稳态原子对放电的影响进行了研究,发现亚 稳态原子对电子的产生具有一定影响.而对于氩原 子的高激发态如 Ar<sup>4p</sup>, Ar<sup>3d</sup>的研究鲜有报道.因此 在空心阴极放电的模拟中有必要考虑激发态原子的

© 2019 中国物理学会 Chinese Physical Society

<sup>\*</sup> 国家自然科学基金 (批准号: 11205046, 51777051)、河北省自然科学基金 (批准号: A2016201025) 和河北大学研究生创新资助项 目 (批准号: hbu2019ss078) 资助的课题.

<sup>†</sup> 通信作者. E-mail: heshouj@hbu.edu.cn

影响,才能使数值模拟结果更接近实际的放电情况.

另一方面,发光图像和发射光谱法是实验测量空心阴极放电特性的两种常用方法.已有研究结果表明在 0—1000 nm 范围内氩气空心阴极放电中的发射光谱主要为氩原子的 4p—4s 跃迁发射谱<sup>[9,10]</sup>.因此,为了更好地建立起发射光谱和电子能量、电子密度等等离子体特征量的关联性,除了对低能级激发态和<sup>4s</sup>进行研究外,也有必要对高能级激发态粒子(特别是 Ar<sup>4p</sup>)的分布特性进行模拟研究.这不但有助于更加细致地揭示空心阴极放电的动力学特征,也可以对发射光谱和发光图像进行更加深入的分析.

本文利用流体模型对氩气圆筒型空心阴极放 电中的基本特性进行了模拟研究,特别是研究了激 发态氩原子的 Ar<sup>4s</sup>, Ar<sup>4p</sup>, Ar<sup>3d</sup> 能级的分布特性,同 时研究了放电中的不同反应的动力学过程.以期通 过激发态原子与其他粒子的耦合作用,能够更准确 地反映激发态氩原子对空心阴极放电的影响.

2 放电结构和模型

图 1 为圆筒型空心阴极放电单元截面图. 阴极 为一内直径 *D* = 2 mm, 长度 *L* = 2.1 mm 的圆筒, 阳极为两直径为 2 mm 圆盘, 阴极和阳极之间的间 距为 d = 0.15 mm. 气体环境假设为纯氩气. 气压 为 5 Torr (1 Torr = 1.33322 × 10<sup>2</sup> Pa), 阳极电压 为 260 V, 阴极电压为 0 V. 本模型限流电阻假设 为 0, 在此参数条件下可以产生较强的放电和明显 的空心阴极效应. 本模型采用均匀化网格.



图 1 圆筒形空心阴极放电单元截面图 Fig. 1. Schematic of cylindrical hollow cathode discharge.

本文的放电模型考虑了以下粒子种类:电子, Ar<sup>+</sup>, Ar<sub>2</sub><sup>+</sup>, 激发态氩原子的 Ar<sup>4s</sup>、Ar<sup>4p</sup>、Ar<sup>3d</sup> 能级. 其中氩原子的 Ar<sup>4s</sup> 能级包括亚稳态和共振态.由 于二者能级接近,且易于相互转化,因此本文将 Ar<sup>4s</sup> 能级的亚稳态和共振态合并为一个能态<sup>[11]</sup>. 放电中包括直接基态电离、基态激发、分步电离、 潘宁电离、解激发、两体碰撞、三体碰撞、辐射跃 迁、弹性碰撞和复合反应等反应过程,如表1所

反应 标号	反应方程	反应 标号	反应方程
G1	$Ar + e \rightarrow Ar^+ + 2e^{[12]}$	G17	$\mathrm{Ar}^{4\mathrm{s}} + \mathrm{e} \rightarrow \mathrm{Ar}^{3\mathrm{d}} + \mathrm{e}^{[16]}$
G2	$Ar + e \rightarrow Ar^{4s} + e^{[13]}$	G18	$Ar^{4s} + e \rightarrow Ar^{4p} + e^{[12]}$
G3	$Ar + e \rightarrow Ar^{4p} + e^{[13]}$	G19	$Ar^{4p} + e \rightarrow Ar^{4s} + e^{[12]}$
G4	$Ar + e \rightarrow Ar^{3d} + e^{[13]}$	G20	$Ar^{4p} \rightarrow Ar^{4s} + h\nu^{[17]}$
G5	$Ar^{4s} + e \rightarrow Ar^+ + 2e^{[14]}$	G21	$\mathrm{Ar^{3d}}  ightarrow \mathrm{Ar^{4p[16]}}$
G6	$Ar^{4p} + e \rightarrow Ar^+ + 2e^{[14]}$	G22	$Ar^+ + 2e \rightarrow Ar + e^{[14]}$
$\mathbf{G7}$	$2\mathrm{Ar}^{4\mathrm{s}} \rightarrow \mathrm{Ar}^{+} + \mathrm{Ar} + \mathrm{e}^{[15]}$	G23	$Ar^+ + e \rightarrow Ar^{4s[12]}$
G8	$2\mathrm{Ar}^{4\mathrm{p}} \rightarrow \mathrm{Ar}^{+} + \mathrm{Ar} + \mathrm{e}^{[16]}$	G24	$Ar^+ + 2e \rightarrow Ar^{4s} + e^{[12]}$
G9	$2\mathrm{Ar}^{4\mathrm{s}} \rightarrow \mathrm{Ar}_2^+ + \mathrm{e}^{[17]}$	G25	$\mathrm{Ar_2^+} + \mathrm{e} \rightarrow 2\mathrm{Ar^{[19]}}$
G10	$\mathrm{Ar}^{\mathrm{4s}} + \mathrm{Ar}  ightarrow 2\mathrm{Ar}^{\mathrm{[18]}}$	G26	$\mathrm{Ar_2^+} + \mathrm{e} \rightarrow \mathrm{Ar^+} + \mathrm{Ar} + \mathrm{e^{[20]}}$
G11	$\mathrm{Ar^{4s}} + 2\mathrm{Ar} \rightarrow 3\mathrm{Ar^{[18]}}$	G27	$\operatorname{Ar}_2^+ + e \rightarrow \operatorname{Ar}^{4s} + \operatorname{Ar}^{[16]}$
G12	$2\mathrm{Ar} + \mathrm{Ar}^{+} \rightarrow \mathrm{Ar}_{2}^{+} + \mathrm{Arr}^{[16]}$	G28	$\mathrm{Ar_{2}^{+}+e} \rightarrow 2\mathrm{Ar^{4s[21]}}$
G13	$Ar^{4s} + 2Ar \rightarrow Ar_2 + Ar^{[15]}$	G29	$\operatorname{Ar}_{2^{+}} + e \rightarrow \operatorname{Ar}^{4p} + \operatorname{Ar}^{[16]}$
G14	$Ar^{4s} + e \rightarrow Ar + e^{[12]}$	G30	$\operatorname{Ar}_{2}^{+} + e \rightarrow \operatorname{Ar}^{\operatorname{3d}} + \operatorname{Ar}^{\operatorname{16}}$
G15	$Ar^{4s} \rightarrow Ar + h\nu^{[12]}$	G31	$Ar + e \rightarrow Ar + e^{[22]}$
G16	$Ar^{4p} + e \rightarrow Ar + e^{[12]}$		

表 1 放电反应类型 Table 1. Discharge reactions in the model.

列<sup>[12-22]</sup>. 由于 Ar<sup>3d</sup> 与 Ar<sup>4s</sup> 和 Ar<sup>4p</sup> 态之间存在一 定的相互耦合和转换反应,因此本模型包含了 Ar<sup>3d</sup>. 光辐射跃迁考虑了 4p—4s 跃迁和 4s 态至基 态跃迁,其他高能级态跃迁或离子辐射跃迁由于其 需要的激发能量较高,同时其辐射强度远低于以上 两种类型辐射跃迁,因此本模型未考虑.

数值模型包括粒子的连续性方程、电子能量平 衡方程和泊松方程<sup>[23-26]</sup>. 粒子的连续性方程:

$$\frac{\partial n_j}{\partial t} + \nabla \cdot \boldsymbol{\Gamma}_j = S_j, \qquad (1)$$

$$S_j = \sum_k r_k n_{k1} n_{k2} n_{k3},$$
 (2)

其中 $S_j$ 为粒子源项;  $n_{k1}, n_{k2}, n_{k3}$ 表示参与第k个反应的粒子密度;  $r_k$ 表示第k个反应的反应速率系数.

泊松方程

$$\nabla^2 \varphi = -q_{\rm e}(n_{\rm p} - n_{\rm e})/\varepsilon, \qquad (3)$$

其中  $n_j$ 表示粒子密度, 当  $j = e, p 和 m 时分别代 表电子密度、离子密度和激发态原子密度; <math>\Gamma_j$ 为带 电粒子流密度;  $\varphi$ 为电势;  $\varepsilon$  为介电常数.

电子和离子的粒子流密度为

$$\boldsymbol{\Gamma}_{j} = \alpha \mu_{j} n_{j} \boldsymbol{E} - D_{j} \nabla n_{j}, \qquad (4)$$

其中 E 为电场强度;  $\mu_j 和 D_j 分别为电子和离子的 迁移系数和扩散系数.$ 

激发态原子的粒子流密度为

$$T_{\rm m} = -D_{\rm m} \nabla n_{\rm m}, \qquad (5)$$

#### 其中D<sub>m</sub>为激发态原子的扩散系数.

电子能量连续性方程为

y/mm

$$\frac{\partial n_{\rm e}\varepsilon_{\rm e}}{\partial t} + \nabla \cdot \boldsymbol{\Gamma}_{\varepsilon \rm e} = S_{\varepsilon},\tag{6}$$

其中 $\varepsilon_e$ 为电子平均能量, $n_e\varepsilon_e$ 为电子平均能量密



电子平均能量流密度为

$$\boldsymbol{\Gamma}_{\varepsilon e} = -\frac{5}{3} \mu_{e} n_{e} \varepsilon_{e} \boldsymbol{E} - \frac{5}{3} D_{e} \nabla(n_{e} \varepsilon_{e}), \qquad (7)$$

其边界条件参见文献 [27].

### 3 模拟结果

#### 3.1 放电的基本特性

图 2 为电势分布图, 电势降主要出现在靠近阴极附近, 约为 230 V, 此区域为阴极位降区 (CF), 具有很强的径向电场. 放电单元的中心区域为负辉区 (NG), 电势降很低, 约为 30 V. 同时, 在放电中心区域存在一明显的等离子势阱, 如 262 V环状等势线所示, 表明两相对的阴极共用一虚拟阳极, 即此种放电条件下存在明显的空心阴极效应.

图 3(a) 和图 3(b) 分别为电子和 Ar+密度分布 图. 电子和离子密度分布具有相同的分布特性, 其









Fig. 3. Distribution of charged particle density: (a) Electron; (b) Ar<sup>+</sup>.

峰值均位于放电单元中心处.电子由阴极发射,在 较短的距离内不足以获得足够的能量产生电离反 应,电离速率很低,需要一定距离才能达到较高的 电子雪崩.因此在靠近阴极附近,即阴极位降区内 电子和离子浓度较低.但是由于阴极位降区内存在 很强的电场,电子迁移速率要远远高于离子迁移速 率,造成在该区域离子密度要远高于电子密度,因 此在该区域存在很强的径向电场<sup>[28]</sup>.而在放电单 元的中心区域,电势降很低,电场强度很弱,带电 粒子密度很高.以上分布规律符合典型的辉光放电 特性<sup>[28]</sup>.另外,由上所述,负辉区内电场强度很弱, 该区域为一准中性区域,由泊松方程可知,该区域 内正负粒子密度应该基本相等.在本模型中,正电 荷包括 Ar+和 Ar<sub>2</sub>+,负电荷为电子.因此为了保持 负辉区内的准中性,电子密度应该等于 Ar+和 Ar<sub>2</sub>+之和,这是造成负辉区内 Ar+密度略低于电子 密度的主要原因.其中 Ar<sub>2</sub>+密度分布特性和 Ar+ 相似,但在整个放电空间内要远低于 Ar+密度,其 峰值位于放电单元中心处,约为 1.0 × 10<sup>11</sup>/cm<sup>3</sup>, 这与已有文献 [29] 报道相符.

图 4 为激发态氩原子 Ar<sup>4s</sup>, Ar<sup>4p</sup> 和 Ar<sup>3d</sup> 能级 的密度分布图,可以看出,三种激发态氩原子的 Ar<sup>4s</sup>, Ar<sup>4p</sup>, Ar<sup>3d</sup> 能级的密度分布特性基本相同,并 且与带电粒子密度的分布情况也相似. 与其他粒子 密度相比, 氩原子的 Ar<sup>4s</sup> 能级的密度最高,其峰值 为 1.5 × 10<sup>13</sup>/cm<sup>3</sup>, 约为电子密度的 15 倍; Ar<sup>4p</sup> 峰 值密度为 2.6 × 10<sup>11</sup>/cm<sup>3</sup>, Ar<sup>3d</sup> 激发态原子密度最 低,峰值密度为 9.4 × 10<sup>10</sup>/cm<sup>3</sup>.



图 4 激发态原子密度分布图 (a) Ar<sup>4s</sup>; (b) Ar<sup>4p</sup>; (c) Ar<sup>3d</sup> Fig. 4. Distribution of excited state atoms: (a) Ar<sup>4s</sup>; (b) Ar<sup>4p</sup>; (c) Ar<sup>3d</sup>.

#### 3.2 气体反应动力学过程

为了更加深入地揭示激发态原子对放电的影响,模拟研究了不同反应机制对电子产生、激发态原子 Ar<sup>4s</sup>和 Ar<sup>4p</sup>产生和消耗的动力学过程.

图 5 和图 6 分别为不同电离速率的二维和一 维分布图,表 2 同时给出了不同电离速率在整个放 电空间的平均值.由以上结果可以看出不同反应过 程对于新电子产生的贡献存在很大不同. 在靠近阴极两侧电子的产生主要源于电子碰撞基态氩原子引起的直接电离 G1, 其电离速率的峰值也是所有生成电子的源项中最高的, 为  $1.72 \times 10^{18}$  cm<sup>-3</sup>·s<sup>-1</sup>. 直接电离速率  $S_e = r_e n_e N$ . 在基态氩原子密度 N一定的情况下, 直接电离速率取决于电子密度 $n_e$ 和直接电离速率系数 $r_e$ 的乘积. 图 7 为电子平均能量和电子密度沿径向的一维分布图. 由图 7 可知在



不同电离速率分布图 (a) G1 基态电离; (b) G7 潘宁电离; (c) G10 潘宁电离; (d) G5 分步电离 图 5

Fig. 5. Different ionization rates: (a) G1 ground state ionization; (b) G7 Penning ionization; (c) G10 Penning ionization; (d) G5 stepwise ionization.



不同电离速率一维径向分布图 (x = 1.2 mm) 图 6

Fig. 6. Radial distribution of different ionizations at x =1.2 mm.

表	ŧ 2	不同电离反应速率的平均值
Table 2.	Ave	rage values of the different ionization
rates in the discharge region.		

反应标号	反应方程	速率平均值/cm <sup>-3</sup> ·s <sup>-1</sup>
G1	${\rm Ar} + {\rm e} \rightarrow {\rm Ar}^+ + 2 {\rm e}$	$2.5 \times 10^{17}$
G5	$\mathrm{Ar}^{4\mathrm{s}} + \mathrm{e} \rightarrow \mathrm{Ar}^{+} + 2\mathrm{e}$	$2.6 imes10^{16}$
G6	$Ar^{4p} + e \rightarrow Ar^+ + 2e$	$1.1 \times 10^{15}$
$\mathbf{G7}$	$2Ar^{4s}\!\rightarrow Ar^{+}+Ar+e$	$3.9 imes10^{16}$
G8	$2Ar^{4p} \rightarrow Ar^{+} + Ar + e$	$2.9 \times 10^{12}$
G10	$2\mathrm{Ar}^{4\mathrm{s}}\!\rightarrow\mathrm{Ar_2^+}+\mathrm{e}$	$3.8 \times 10^{16}$



平均电子能量和电子密度一维径向分布图 (x = 图 7 1.2 mm)

Fig. 7. Radial distribution of averaged electron energy and electron density at x = 1.2 mm.

放电单元中心区域电子平均能量约为 1.5-3 eV, 对应的反应速率系数为 10<sup>-13</sup>—10<sup>-11</sup> cm<sup>3</sup>·s<sup>-1</sup>. 而在 阴极位降区,由于存在很强的电场,电子容易被加 速获得能量,因此该区域高能电子数目较多,电子 平均能量在 10-30 eV, 对应速率反应系数为 10<sup>-8</sup>—10<sup>-7</sup> cm<sup>3</sup>·s<sup>-1</sup>. 因此虽然在阴极位降区靠近负 辉区区域 (x = 0.1—0.4 mm 和 x = 1.6—1.9 mm) 电子密度较低,但是由于电子平均能量较高,发生 电离碰撞概率较大,反而更容易发生基态直接电离 反应. 特别是在阴极位降区和负辉区交界处, 该区

域存在较高的电子平均能量 (10—15 eV), 同时电 子密度又不太低 (10<sup>8</sup>—10<sup>9</sup> cm<sup>-3</sup>), 因此该区域存在 最高的基态电离速率值. 而在放电中心区域, 虽然 电子密度很高, 但是由于电子平均能量和电离速率 系数很低, 造成直接电离速率较低.

放电中心区域电子的产生速率最高值对应于 由氩的 Ar4s 激发态参与的分步电离 G5. 潘宁电离 G7和G10速率峰值略低于分步电离.但是从平均 效果而言,此种状态下,两种潘宁电离对新电子的 产生贡献要高于 Ar4s 分步电离. 这主要是由于这 三种电离反应所需电子能量远低于直接电离所需 电子能量,同时该区域为Ar4s激发态最高值所在 区域. 这三种 Ar<sup>4s</sup> 参与的反应总体而言对新电子 的产生占比接近 30%, 对于新电子的产生不可忽 略. 分步电离和潘宁电离不但对新电子的产生具有 一定作用,该反应对于提高放电区域电子能量也具 有重要影响. 以潘宁电离 G7 为例, 用于电离的能 量为 4.21 eV, 剩余的能量 7.34 eV 会被新产生的 电子带走. 该反应主要发生在低电子能量的负辉区 区域.由于分步电离和潘宁电离产生的新电子能量 远高于该区域平均电子能量值,因此这部分新产生 的高能电子对维持电子能量平衡也具有重要作用. 激发态原子 Ar4p 参与的分步电离 G6 和激发态原 子 Ar<sup>4p</sup> 相互碰撞导致的潘宁电离 G8 对电子产生 的贡献相对来说较小.

另外, 文献 [7] 研究了潘宁电离 G7 对新电子 的产生, 并且证明在一定条件下其对新电子的产生 具有重要贡献. 但是关于潘宁电离 G10 对于新电 子产生的影响很少有文献涉及. 而由本模型可知, 分别产生 Ar<sup>+</sup>的潘宁电离反应 G7 和产生 Ar<sup>2+</sup>的 潘宁电离反应 G10 对于新电子的产生作用基本相 同. 特别是当激发态原子 Ar<sup>4s</sup> 密度较高时, 不可忽 略产生 Ar<sup>2+</sup>的潘宁电离 G10. 同时, 模拟结果表明 潘宁电离 G10 也是 Ar<sub>2</sub><sup>+</sup>的主要产生源, 因此该反 应对于带电粒子密度和电子能量的平衡均具有重 要影响, 不可忽略.

激发态氩原子密度的空间分布是放电过程中 各种粒子生成和消耗相互平衡的结果.模拟结果 表明,Ar<sup>4s</sup>的不同反应机制的产生和消耗速率具 有相似的分布特性.其峰值均位于放电单元的中 心区域,其他区域的Ar<sup>4s</sup>能级的产生和消耗相对 很小.图 8 和图 9 为 Ar<sup>4s</sup>能级生成速率的二维和 一维分布图.表 3 同时列出了模拟中涉及的全部



图 8 氩原子 Ar<sup>4s</sup>能级生成速率 (a) G2, 直接激发; (b) G20, 氩原子 Ar<sup>4p</sup>能级辐射跃迁

Fig. 8. Production rate of Ar<sup>4s</sup>: (a) G2, direct excitation;
(b) G20, radiation transition from Ar<sup>4p</sup>.



#### 图 9 生成 4s 能级的径向分布图

Fig. 9. Radial production rate of Ar<sup>4s</sup>.

表 3 Ar4s 生成速率平均值

Table 3. Average values of the different production rates of  $Ar^{4s}$  in the discharge region.

反应标号	反应方程	源项平均值/cm <sup>-3</sup> ·s <sup>-1</sup>
G2	$\mathrm{Ar} + \mathrm{e} \rightarrow \mathrm{Ar}^{4\mathrm{s}} + \mathrm{e}$	$1.6 \times 10^{17}$
G19	$\mathrm{Ar}^{4p} + \mathrm{e} \rightarrow \mathrm{Ar}^{4s} + \mathrm{e}$	$9.1 \times 10^{15}$
G20	${\rm Ar^{4p}} \! \rightarrow {\rm Ar^{4s}} + h\nu$	$11.8 \times 10^{17}$
G24	$\mathrm{Ar^{+}+2e}\rightarrow\mathrm{Ar^{4s}+e}$	55.3
G23	${\rm Ar}+~{\rm e}  ightarrow {\rm Ar}^{\rm 4s}$	$4.4\times10^{12}$
G27	$\mathrm{Ar_2^+} + \mathrm{e} \rightarrow \mathrm{Ar^{4s}} + \mathrm{Ar}$	$4.3  imes 10^{15}$
G28	$\mathrm{Ar_2^+} + \mathrm{e} \to 2\mathrm{Ar^{4s}}$	$3.9 imes10^{14}$

生成 Ar<sup>4s</sup> 反应机制的反应速率在所有网格内的平均值.

部分关于空心阴极放电模拟的研究认为电子 撞击氩原子直接激发到 Ar<sup>4s</sup> 能级的基态激发反应 G2 为产生 Ar<sup>4s</sup> 的主要反应机制<sup>[4,7]</sup>. 但是由本模型 计算结果可以看到直接基态激发反应 G2 并不是 产生 Ar<sup>4s</sup> 的主要源项. 激发态氩原子 Ar<sup>4p</sup> 退激发 到 Ar<sup>4s</sup> 能级的辐射反应 G20 (Ar<sup>4p</sup>  $\rightarrow$  Ar<sup>4s</sup> + h $\nu$ ) 是 Ar<sup>4s</sup> 能级产生的主要来源,其对 Ar<sup>4s</sup>  $\rightarrow$  + h $\nu$ ) 是 Ar<sup>4s</sup> 能级产生的主要来源,其对 Ar<sup>4s</sup>  $\rightarrow$  + h $\nu$ ) 和 Ar<sup>4s</sup> 能级产生的主要来源,其对 Ar<sup>4s</sup>  $\rightarrow$  + h $\nu$ ) 和 Ar<sup>4s</sup> 能级产生的主要来源,其对 Ar<sup>4s</sup>  $\rightarrow$  + h $\nu$ ) 是 Ar<sup>4s</sup> 能级产生的主要来源,其对 Ar<sup>4s</sup>  $\rightarrow$  + h $\nu$ ) 是 Ar<sup>4s</sup> 能级产生的主要来源,其对 Ar<sup>4s</sup>  $\rightarrow$  + h $\nu$ ) 是 Ar<sup>4s</sup> 能级产生的主要来源,其对 Ar<sup>4s</sup>  $\rightarrow$  + h $\nu$ ) 是 Ar<sup>4s</sup> 能级产生的主要来源,其对 Ar<sup>4s</sup>  $\rightarrow$  + h $\nu$ )

图 10 和图 11 为消耗 Ar<sup>4s</sup> 不同反应速率的二 维和一维分布图,表4同时列出了消耗 Ar<sup>4s</sup> 反应 的反应速率在所有网格内的平均值.其中电子碰 撞 Ar<sup>4s</sup> 激发到 Ar<sup>4p</sup> 能级的反应机制 G18: Ar<sup>4s</sup> + e → Ar<sup>4p</sup> + e 是激发态氩原子 Ar<sup>4s</sup> 消耗的最主要 途径,该反应源项的峰值达到  $6.4 \times 10^{18}$ /cm<sup>3</sup>,是 其他反应源项峰值的几倍甚至几百倍.由于激发态 氩原子 Ar<sup>4s</sup> 和 Ar<sup>4p</sup> 能级之间存在很强的生成与消



图 10 消耗 Ar<sup>4s</sup> 能级的反应速率 (a) G17, Ar<sup>4s</sup> + e → Ar<sup>3d</sup> + e; (b) G18, Ar<sup>4s</sup> + e → Ar<sup>4p</sup> + e

Fig. 10. The Ar<sup>4s</sup> consuming rates of different reactions: (a) G17, Ar<sup>4s</sup> +  $e \rightarrow Ar^{3d} + e$ ; (b) G18, Ar<sup>4s</sup> +  $e \rightarrow Ar^{4p} + e$ . 耗的协同作用,该反应同时也是 Ar<sup>4</sup> 能级生成的 主要反应. 另外, Ar<sup>4</sup> 辐射跃迁至基态的光子发射 过程 G15 和电子碰撞 Ar<sup>4</sup> 激发到 Ar<sup>3d</sup> 能级的反 应机制 G17 对于 Ar<sup>4s</sup> 的损失也具有比较重要的作 用,源项的峰值分别达到 4.4 × 10<sup>17</sup>/cm<sup>3</sup> 和 8.6 × 10<sup>17</sup>/cm<sup>3</sup>. 另外,由激发态原子相互碰撞导致的潘 宁电离反应 G7, G10 和分步电离反应 G5 对 Ar<sup>4s</sup> 的损失也具有一定作用.



图 11 消耗 Ar<sup>4s</sup> 能级的反应速率一维分布图 Fig. 11. Radial distribution of the Ar<sup>4s</sup> consuming rates.

表 4	消耗 Ar4s 的不同反应速率的平均值		
Table 4.	Average values of the different consum	1-	
ing rates of Ar <sup>4s</sup> in the discharge region.			

反应标号	反应方程	源项平均值/cm <sup>-3</sup> ·s <sup>-1</sup>
G5	$Ar^{4s} + e \rightarrow Ar^+ + 2e$	$2.6 \times 10^{16}$
$\mathbf{G7}$	$2Ar^{4s} \rightarrow Ar^+ + Ar + e$	$7.9 imes10^{16}$
G9	$\mathrm{Ar}^{4\mathrm{s}} + \mathrm{Ar} \to 2\mathrm{Ar}$	$3.0 imes 10^{15}$
G10	$2\mathrm{Ar^{4s}} \to \mathrm{Ar_2^+} + \mathrm{e}$	$7.6 imes10^{16}$
G11	${\rm Ar^{4s}}+2{\rm Ar}  ightarrow 3{\rm Ar}$	$4.5 \times 10^{15}$
G13	$\mathrm{Ar}^{4\mathrm{s}} + 2\mathrm{Ar} \rightarrow \mathrm{Ar}_2 + \mathrm{Ar}$	$3.5 imes10^{16}$
G14	$\mathrm{Ar}^{4s} + \mathrm{e} \rightarrow \mathrm{Ar} + \mathrm{e}$	$1.2 imes10^{15}$
G15	$Ar^{4s} \rightarrow Ar + h\nu$	$1.9 imes10^{17}$
G17	${\rm Ar^{4s}} + e \rightarrow {\rm Ar^{3d}} + e$	$1.2  imes 10^{17}$
G18	$Ar^{4s} + e \rightarrow Ar^{4p} + e$	$8.2 \times 10^{17}$

模拟研究表明激发态氩原子 Ar<sup>4p</sup> 生成和消耗 的二维图具有相似的分布特性,其产生和消耗来源 均主要位于放电中心的负辉区区域,其他区域的 Ar<sup>4p</sup> 能级的产生和消耗相对很小.为了更清楚地比 较各反应机制对于激发态氩原子 Ar<sup>4p</sup> 的生成和消 耗的贡献,同样给出了不同反应速率 *x* = 1.2 mm 时沿 *y* 轴方向的径向分布图.表 5 列出了不同反应 产生 Ar<sup>4p</sup> 的反应速率的平均值.

从图 12、图 13 和表 5 可以明显看出: 电子 撞击激发态氩原子 Ar<sup>4s</sup> 的反应 G18 (Ar<sup>4s</sup> + e →  $Ar^{4p} + e$ ) 是生成  $Ar^{4p}$  能级的主要反应来源; 电子 直接激发基态原子的反应 G3 (Ar + e →  $Ar^{4p} + e$ )

表 5  $Ar^{4p}$  生成速率平均值 Table 5. Average values of the different production rates of  $Ar^{4p}$  in the discharge region.

反应标号	反应方程	源项平均值/cm <sup>-3</sup> ·s <sup>-1</sup>
G3	$\mathrm{Ar} + \mathrm{e} \rightarrow \mathrm{Ar}^{\mathrm{4p}} + \mathrm{e}$	$2.2 \times 10^{17}$
G18	$Ar^{4s} + e \rightarrow Ar^{4p} + e$	$8.2 \times 10^{17}$
G21	${\rm Ar^{3d}}  ightarrow {\rm Ar^{4p}}$	$1.4 \times 10^{17}$
G29	$\mathrm{Ar_2^+} + \mathrm{e} \to \mathrm{Ar^{4p}} + \mathrm{Ar}$	$4.3  imes 10^{14}$



图 12 激发态氩原子 Ar<sup>4p</sup>生成速率 (a) G3, Ar + e → Ar<sup>4p</sup> + e; (b) G21, Ar<sup>3d</sup> → Ar<sup>4p</sup>

Fig. 12. The Ar<sup>4p</sup> production rates of different reactions: (a) G3, Ar +  $e \rightarrow Ar^{4p} + e$ ; (b) G21, Ar<sup>3d</sup>  $\rightarrow Ar^{4p}$ .







也是生成  $Ar^{4p}$  能级的主要反应来源之一. 另外,激 发态氩原子  $Ar^{3d}$  退激发到  $Ar^{4p}$  能级的反应 G21  $(Ar^{3d} \rightarrow Ar^{4p})$  对生成  $Ar^{4p}$  能级也起到一定的辅 助作用;相比较之下,  $Ar_2^+$ 与电子碰撞激发到  $Ar^{4p}$  能级的反应 G29 对生成  $Ar^{4p}$  能级的贡献是可 以忽略的.

模拟中共涉及到 5个 (G6, G8, G16, G19, G20) 导致  $Ar^{4p}$ 能级消耗的反应. 从图 14 可以看出, 激发态氩原子  $Ar^{4p}$ 辐射到  $Ar^{4s}$ 能级并发射光 子的反应 G20  $(Ar^{4p} \rightarrow Ar^{4s} + h\nu)$ 是消耗  $Ar^{4p}$ 能级的主要反应来源; 相比较而言, 反应 G6, G8, G16, G19 对消耗  $Ar^{4p}$ 的作用是很微小的.



图 14 消耗 Ar<sup>4p</sup>能级的反应速率一维分布图 Fig. 14. Radial distribution of the Ar<sup>4p</sup> consuming rates.

#### 3.3 讨论

目前关于气体放电中高激发态的实验和模拟 研究涉及较少.为了验证模型的正确性,我们将本 模型模拟得到的氩原子 Ar<sup>4s</sup>激发态的分布特性和 已有文献进行了对比研究.实验和模拟研究表明, 诸如气压、电压和电极结构等实验参数对激发态粒 子密度的分布均有重要影响<sup>[30]</sup>.当气压为零点几 至几托时,辉光放电中激发态 Ar<sup>4s</sup>其量值范围在 10<sup>11</sup>—10<sup>13</sup> cm<sup>-3[31–33]</sup>.对于空心阴极放电,激发态 Ar<sup>4s</sup>的密度也与气压有密切关系.当气压在 0.3— 1 Torr 时,其密度范围为 10<sup>11</sup> cm<sup>-3[4,34]</sup>,在几托范 围时,密度为 10<sup>12</sup>—10<sup>13</sup> cm<sup>-3[35]</sup>,在 50 Torr 左 右时可以达到 10<sup>14</sup>—10<sup>15</sup> cm<sup>-3[10]</sup>.本模型中,激发 态 Ar<sup>4s</sup>的密度与极间电压有关,密度值为 10<sup>12</sup> cm<sup>-3</sup>, 与文献 [31–35] 报道范围相符.

另外,由上述动力学过程的讨论可知,Ar<sup>4p</sup>能级对于空心阴极放电中各种粒子,特别是Ar<sup>4s</sup>激发态原子的产生和消失均具有重要作用.同时通过

对粒子密度的影响可以进一步对电子能量分布和 电场分布等起到重要作用.因此高激发态能级粒子 的存在对维持放电起到了重要的作用.为了使放电 模型更加接近实际放电情况,同时更加细致地描述 各种粒子之间的协同作用过程,有必要在放电模型 中加入该粒子.

另外, Ar<sup>4p</sup>至 Ar<sup>4s</sup> 的辐射跃迁是空心阴极放 电中形成发射光谱的主要反应. 在以前的空心阴极 放电的模拟研究中,人们一般利用 4p→4s 的下能 级 Ar4s 的分布特性与光谱或者发光图像进行对比 研究<sup>[33]</sup>. 这种方法虽然可以近似地描述光强的分 布,但是在靠近阴极处和实际测量得到的光强分布 存在一定差距. 在径向方向上, 实际的发光强度由 放电中心区域向阴极方向下降的速度比 Ar4s 能级 密度沿径向下降速度更快[36]. 根据光谱发射理论, 光谱发射强度主要取决于激发态原子的上下能级 以及跃迁系数.利用上能级激发态原子密度与爱因 斯坦跃迁系数的乘积,即本模型中的 G20 (Ar4p→ Ar4s + hv)反应速率能够更好地反映光谱发射特 性[37]. 如果认为跃迁系数为一常数,则发光强度直 接与 Ar<sup>4p</sup> 能级密度直接相关. 因此, 利用 Ar<sup>4p</sup> 粒 子密度分布比利用氯原子 Ar4s 粒子密度分布更能 准确地反映出空心阴极放电中的发光强度的分布 特性.

## 4 结 论

本文利用流体模型模拟研究了氩气空心阴极 放电的动力学过程,结果表明:

1) 在本模拟条件下存在明显的空心阴极效应, 激发态氩原子 Ar<sup>4s</sup> 的密度显著高于电子密度;

2)激发态氩原子 Ar<sup>4s</sup> 参与的潘宁电离和分步 电离对新电子的产生和电子能量的平衡具有重要 影响;

3)本模型所考虑反应中,激发态氩原子 Ar<sup>4p</sup> 退激发到 Ar<sup>4s</sup> 能级的辐射反应 Ar<sup>4p</sup>  $\rightarrow$  Ar<sup>4s</sup> +  $h\nu$ 是 Ar<sup>4s</sup> 能级产生的主要来源,同时也是激发态氩 原子 Ar<sup>4p</sup> 消耗的主要途径. 电子碰撞 Ar<sup>4s</sup> 激发到 Ar<sup>4p</sup> 能级的反应 Ar<sup>4s</sup> + e  $\rightarrow$  Ar<sup>4p</sup> + e 是激发态氩 原子 Ar<sup>4s</sup> 消耗的主要途径,也是产生激发态氩原 子 Ar<sup>4p</sup> 的主要途径;

4) 利用激发态氩原子 Ar<sup>4p</sup> 能级的分布特性能 够更好地反映空心阴极放电中的光学特性.

#### 参考文献

- Ouyang J T, Zhang Y, Qin Y 2016 *High Volt. Eng.* 42 673 (in Chinese) [欧阳吉庭, 张宇, 秦宇 2016 高电压技术 42 673]
- [2] Hou X Y, Fu Y Y, Wang H, Zou X B, Luo H Y, Wang X X 2017 Phys. Plasma 24 083506
- [3] Fu Y Y, Verboncoeur J P, Christlieb A J 2017 Phys. Plasmas 24 103514
- Baguer N, Bogaerts A, Donko Z, Gijbels R, Sadeghi N 2005 J. Appl. Phys. 97 123305
- [5] Ferreira N P, Strauss J A, Human H G C 1982 Spectrochimica Acta Part B 37 273
- [6] Slevin P J, Harrison W W 1975 Appl. Spectrosc. Rev. 10 201
- [7] Roberto M, Smith H B, Verboncoeur J P 2003 IEEE Trans. Plasma- Sci. 31 1292
- [8] Wiese W L, Braulk J W, Danzmann K, Kock M 1989 Phys. Rev. A 39 2461
- [9] Miclea M, Kunze K, Heitmann U, Florek S, Franzke J, Niemax K 2005 J. Phys. D: Appl. Phys. 38 1709
- [10] Penache C, Miclea M, Bräuning-Demian A, Hohn O, Schössler S, T Jahnke T, Niemax K, Schmidt-Böcking H 2002 *Plasma Sources Sci. Technol.* **11** 476
- [11] Zhang Z H, Zhang G J, Shao X J, Chang Z S, Peng Z Y, Xu H 2012 Acta Phys. Sin. 24 245205 (in Chinese) [张增辉, 张冠 军, 邵先军, 常正实, 彭兆裕, 许昊 2012 物理学报 24 245205]
- [12] Lazzaroni C, Chabert P 2016 Plasma Sources Sci. Technol. 25 065015
- [13] Eggarter E 1975 J. Chem. Phys. 62 833
- [14] Eduardo C M, Moisan M 2010 Spectrochimica Acta B 65 199
- [15] Lymberopoulos D P, Economou D J 1993 J. Appl. Phys. 73 3668
- [16] Shon J W, Kushner M J 1994 J. Appl. Phys. 75 1883
- [17] Gudmundsson J T, Thorsteinsson E G 2007 Plasma Sources Sci. Technol. 16 399
- [18] Li Z, Zhao Z, Li X H 2012 Phys. Plasma 19 033510
- [19] Epstein I L, Gavrilovic M, Jovicevic S, Konjevic N, Lebedev Y A, Tatarinov A V 2014 Eur. Phys. J. D 68 334
- [20] Shkurenkov I A, Mankelevich Y A, Rakhimova T V 2009 *Phys. Rev. E* 79 046406
- [21] Moravej M, Yang X, Barankin M, Penelon J, Babayan S E, Hicks R F 2006 *Plasma Source Sci. Tech.* 15 204
- [22] Annemie B, Renaat G, Wim G 1999 Jpn. J. Appl. Phys. 38 4404
- [23] Xia G Q, Xue W H, Chen M L, Zhu Y, Zhu G Q 2011 Acta Phys. Sin. 60 015201 (in Chinese) [夏广庆, 薛伟华, 陈茂林, 朱雨, 朱国强 2011 物理学报 60 015201]
- [24] He S J, Zhang Z, Zhao Xue N, Li Q 2017 Acta Phys. Sin. 66 055101 (in Chinese) [何寿杰, 张钊, 赵雪娜, 李庆 2017 物理学报 66 055101]
- [25] Fu Y Y, Luo H Y, Zou X B, Wang Q, Wang X X 2014 Acta Phys. Sin. 63 095206 (in Chinese) [付洋洋, 罗海云, 邹晓兵, 王强, 王新新 2014 物理学报 63 095206]
- [26] Fu Y Y, Verboncoeur J P, Christlieb A J, Wang X X 2017 Phys. Plasmas 24 083516
- [27] Hagelaar G J, Hoog F J, Kroesen G M 2000 Phys. Rev. E 62 1452
- [28] Xue X J, Zhu D C 1996 Physics of Gas Discharge (Shanghai: Fudan University Press) (in Chinese) [徐学基, 诸定昌 1996 气 体放电物理 (上海: 复旦大学出版社)]
- [29] Fu Y Y, Krek J, Parsry G M, Verboncoeur J P 2018 Phys. Plasma 25 033505
- [30] Bogaerts A, Guenard R D, Smith B W 1997 Spectrochimica Acta Part B 52 219

- [31] Uzelac N I, Leis F 1992 Spectrochim. Acta B 47 877
- [32] Strauss J A, Ferreira N P, Human H G C 1982 Spectrochim Acta B 37 273
- [33] Bogaerts A, Gijbels R 1995 Phys. Rev. A 52 3743
- [34] Bánó G, Donkó Z 2012 Plasma Sources Sci. Technol. 21

035011

- [35] Bogaerts A, Gijbels R 2002 J. Appl. Phys. 92 6408
- [36] Kutasi K, Donkó Z 2000 J. Phys. D: Appl. Phys. 33 1081
- [37] Bogaerts A, Gijbels R, Vlcek J 1998 Spectrochimica Acta Part B 53 1517

# Simulation on complex dynamics of hollow cathode discharge in argon<sup>\*</sup>

He Shou-Jie<sup>†</sup> Zhou Jia Qu Yu-Xiao Zhang Bao-Ming

Zhang Ya Li Qing

(Hebei Key Laboratory of Optic-electronic Information and Materials, College of Physics Science and Technology,

Hebei University, Baoding 071002, China)
(Received 14 May 2019; revised manuscript received 3 August 2019)

#### Abstract

In this paper, the dynamics of hollow cathode discharge in argon is simulated by fluid model. In the numerical model considered are 31 reaction processes, including direct ground state ionization, ground state excitation, stepwise ionization, Penning ionization, de-excitation, two-body collision, three-body collision, radiation transition, elastic collision, and electron-ion recombination reaction. The electron density, Ar<sup>+</sup> density, Ar<sup>4s</sup>, Ar<sup>4p</sup>, Ar<sup>3d</sup> particle density, electric potential and electric field intensity are calculated. At the same time, the contributions of different reaction mechanisms for the generation and consumption of electron, Ar<sup>4s</sup> and  $Ar^{4p}$  are simulated. The results indicate that hollow cathode effect exists in the discharge, and the  $Ar^{4s}$  density is much higher than electron density. The penning ionization  $2Ar^{4s} \rightarrow Ar^+ + Ar^+ + e$  and stepwise ionization involving Ar<sup>4s</sup> make important contributions to the generation of new electrons and the balance of electron energy. In particular, the penning ionization reaction  $2Ar^{4s} \rightarrow Ar_2^+ + e$ , which is generally ignored in previous simulation, also has an significant influence on electron generation. The spatial distribution of excited state argon atomic density is the result of the balance between the formation and consumption of various particles during discharge. Radiation reaction  $Ar^{4p} \rightarrow Ar^{4s} + h\nu$  is the main source of  $Ar^{4s}$  generation and the main way to consume  $Ar^{4p}$ .  $Ar^{4s} + e \rightarrow Ar^{4p} + e$  is the main way of  $Ar^{4s}$  consumption and  $Ar^{4p}$  production. The simulation results also show that the  $Ar^{4p}$  density distribution can better reflect the optical characteristics in the hollow cathode discharge.

Keywords: hollow cathode discharge, fluid model, excited state atom, reaction mechanism PACS: 51.50.+v, 52.20.-j, 52.65.-y DOI: 10.7498/aps.68.20190734

<sup>\*</sup> Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Grant Nos. 11205046, 51777051), the Science Foundation of Hebei Province, China (Grant No. A2016201025), and the Post-Graduate's Innovation Fund Project of Hebei University, China (Grant No. hbu2019ss078).

<sup>†</sup> Corresponding author. E-mail: heshouj@hbu.edu.cn